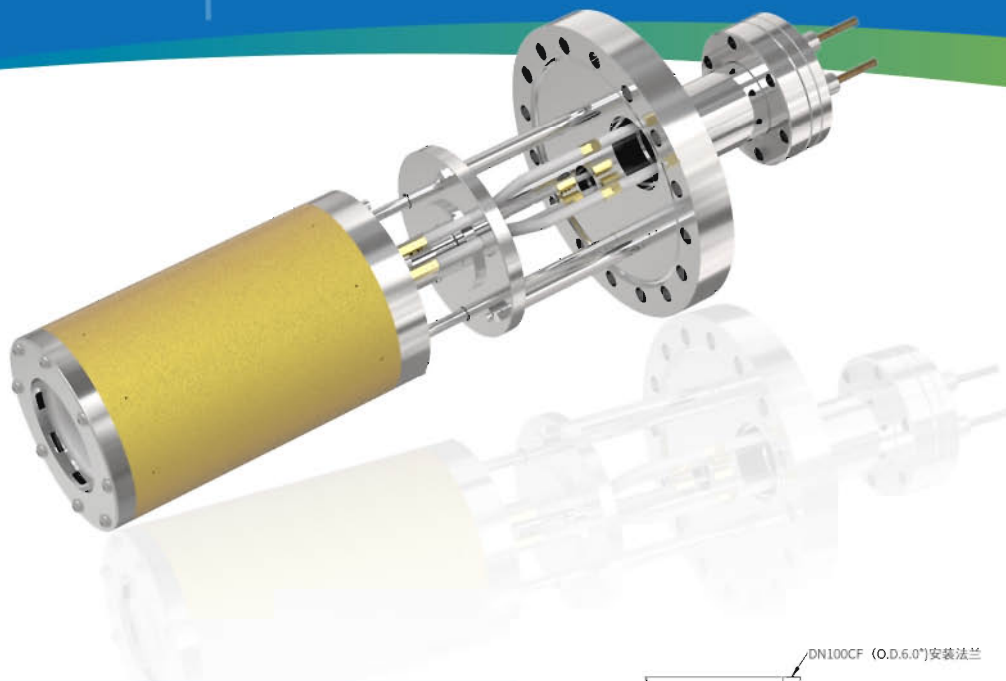


低温蒸发器

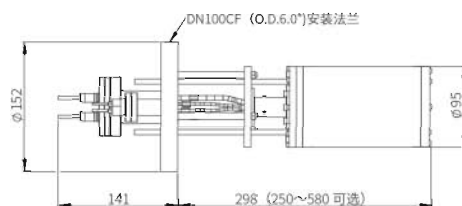


主要特点

- 超高真空兼容
- 低温下精确控温
- 高效的水冷设计
- 坩埚容积最大可达155cc

技术参数

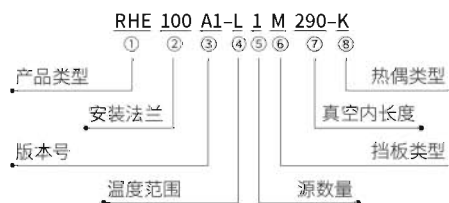
安装法兰	DN63CF (O.D. 4.5"), DN100CF (O.D. 6.0")
腔内长度	250~580mm 可选
腔内直径	56mm, 95mm
工作温度	最高400°C
加热方式	钨丝加热
温度稳定性	±0.1°C
温度测量	K型热偶
烘烤温度	250°C
源数量	1
坩埚材料	石英, 氧化铝, 热解氮化硼, 可定制其他材料
坩埚容积	60cc, 155cc
冷却方式	一体式水冷
挡板	无



产品应用

MBE, 表面科学, 薄膜生长, 样品制备
以及II-VI半导体薄膜研究和太阳能领域

型号注解



- ②可选 100: DN100CF, 63: DN63CF, 35: DN40CF
- ④可选 H: ≥1600°C, M: 500~1600°C, L: ≤500°C
- ⑥可选 P: 气动, M: 手动
- ⑧可选 K: type K, C: type C



扫码关注